



现在位置: 首页 > 新闻动态 > 综合新闻

- 头条新闻
- 综合新闻
- 学术活动
- 科研动态
- 通知公告

2011全国先进光学制造与战略新兴产业（OMSEI）发展论坛暨学术会议在成都圆满召开

2011-08-22 | 作者: 李沅清 | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】 阅读次数:

2011年8月15日至18日, 由光电所和中国光学学会联合主办的“2011全国先进光学制造与战略新兴产业(OMSEI)发展论坛暨学术会议”在成都举行, 30余位专家与200多位参会代表汇聚成都, 共同围绕光学制造发展领域的相关问题展开交流, 会议以制造科学为主线, 涉及新能源、新信息、新材料、新制造等战略新兴产业学科的交叉融合。本次会议受到了我国战略新兴产业各方广泛关注, 成为深入交流、拓展合作、促进发展的有力平台。

开幕式首先由大会主席周立伟院士发言。讲话中, 他提议全体与会人员对光学泰斗王大珩院士表示深切缅怀, 同时他给予参会的新一代研究人员很高的评价, 对他们寄予厚望。光电所姜文汉院士、副所长魏全忠和范天泉代表主办单位热烈欢迎各位大会报告人以及参会代表。开幕式结束后, 大会邀请的三十余位在光学加工与制造领域的专家及企业杰出代表作了会议报告, 这些报告选题前沿、热点集中, 牵涉产学研等产业链的各环节, 展现了4个领域的最新发展成果, 并对各自领域的发展方向做出了前瞻性的判断。

此次会议投稿作者达一百余人, 组委会将根据全文情况对优秀投稿进行期刊推荐发表, 推荐期刊全部为EI检索期刊或中文核心期刊。





相关新闻



中国科学院光电技术研究所 版权所有单位名称:中国科学院光电技术研究所 单位邮编: 610209
单位地址: 中国四川省成都市双流350信箱 电子邮件: dangban@ioe.ac.cn